

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月17日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-071368

[ST. 10/C]:

[JP2003-071368]

出 願 人
Applicant(s):

関東化学株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年10月16日





【書類名】 特許願

【整理番号】 2121KAJP

【提出日】 平成15年 3月17日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C07B 53/00

B01J 31/16

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県草加市稲荷1-7-1 関東化学株式会社中央研

究所内

【氏名】 渡辺 正人

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県草加市稲荷1-7-1 関東化学株式会社中央研

究所内

【氏名】 村田 邦彦

【発明者】

【住所又は居所】 東京都北区田端4-5-5-602

【氏名】 碇屋 隆雄

【特許出願人】

【識別番号】 591045677

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋本町3丁目2番8号

【氏名又は名称】 関東化学株式会社

【代理人】

【識別番号】 100102842

【弁理士】

【氏名又は名称】 葛和 清司

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003- 9786

【出願日】 平成15年 1月17日

ページ: 2/E

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 058997

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0113246

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】光学活性化合物の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(A)

【化1】

$$\begin{array}{cccc}
O & R^2 \\
R^1 & R^3
\end{array}$$
(A)

(式中、R¹は、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基、あるいは、水素原子、アルコキシ基、アミノ基である。式中、R²、R³は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは、置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基である。また、R¹とR²、R¹とR³、またはR²とR³は互いに結合して環を形成してもよい。)で表される化合物と、一般式(B)

【化2】

$$R^{4} = \begin{pmatrix} O \\ C - X - (R^{5})_{m} \\ C - Y - (R^{6})_{n} \\ O \end{pmatrix}$$
 (B)

(式中、R 4 は水素原子、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基であり、R 5 、R 6 は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは、直鎖または分岐のC 1-2 0 のアルコキシ基である。また、R 4 と R 5 、R

4とR6、またはR5とR6は互いに結合して環を形成してもよい。XおよびYは、それぞれ独立に、単結合、酸素原子、硫黄原子、窒素原子、またはリン原子を表し、mおよびnは、それぞれ独立に1または2である。X、Yが、単結合、酸素原子または硫黄原子の場合には、m、nは1であり、X、Yが、窒素原子またはリン原子である場合には、m、nは2である。)で示される化合物に、光学活性含窒素化合物と周期表第VIII族金属錯体を作用させることにより得られる不斉金属錯体を反応させてなる、一般式(C)

【化3】

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、X、Y、mおよびnは前記と同一の意義を有する。)で示される光学活性化合物の製造方法。.

【請求項2】 請求項1記載の化合物(B)のXおよびYがともに酸素原子である、請求項1記載の光学活性化合物の製造方法。

【請求項3】 請求項1記載の化合物(B)のXが酸素原子およびYが単結合、またはXが単結合およびYが酸素原子である、請求項1記載の光学活性化合物の製造方法。

【請求項4】 光学活性含窒素化合物が、一般式(D)

【化4】

(式中、R⁷およびR⁸はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい芳香族 単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不 飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは置換基を有していて もよい複素単環または複素多環式基を示す。また、R⁷とR⁸は互いに結合して 環を形成してもよい。R 9 は、水素原子またはアルキル基、R 10 は、アシル基、カルバモイル基、チオアシル基、チオカルバモイル基、アルキルスルホニル基またはアリールスルホニル基を示す。*は不斉炭素原子を表す。)で示される構造である、請求項 1 に記載の光学活性化合物の製造方法。

【請求項5】 一般式(D)で示される光学活性含窒素化合物において、R 10が

【化5】

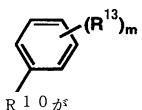
(式中、R¹1は置換基を有していてもよいアルキル基またはアリール基を示す。)で示される構造である、請求項4に記載の光学活性化合物の製造方法。

【請求項6】 一般式 (D) で示される光学活性含窒素化合物において、R 7 が

【化6】

R 8 が

【化7】



【化8】

(式中、R 12 、R 13 およびR 14 は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、ハロゲン原子、アルコキシ基を示す。 1 、m、 1 はそれぞれ独立して 1 を数を示す。)で示される構造である、請求項 4 に記載の光学活性化合物の製造方法。

【請求項7】 周期表第VIII族金属錯体がルテニウム化合物である、請求項1~6のいずれかに記載の光学活性化合物の製造方法。

【請求項8】 不斉金属錯体が、一般式(E)

【化9】

(式中、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} 、I、mおよびnは前記と同一の意味を有し、 R^{15} は、メチル基、エチル基、プロピル基またはイソプロピル基、oは、0から6の整数を示す。*は不斉炭素原子を表す。)で表される不斉ルテニウムアミド錯体である、請求項 $1\sim7$ のいずれかに記載の光学活性化合物の製造方法。

【請求項9】 不斉金属錯体が、一般式(F)

【化10】

$$(R^{15})_{o}$$
 $(R^{15})_{o}$
 $Ru-H$
 NH_{2}
 $(R^{12})_{n}$
 $(R^{12})_{n}$

(式中、R 12、R 13、R 14、R 15、L、m、n および o は前記と同一の意味を有する。*は不斉炭素原子を表す。)で表される不斉ルテニウムヒドリド錯体である、請求項 $1\sim7$ のいずれかに記載の光学活性化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学活性含窒素化合物を不斉配位子とする遷移金属錯体を不斉マイケル反応の触媒として用いて、高い光学純度の光学活性化合物を効率的に製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

不斉マイケル反応により得られる光学活性化合物は、医薬品などの合成中間体として有用な化合物である。例えば、エノン類の不斉マイケル反応により得られる光学活性ケトン類はプロスタグランディンなどの合成中間体として利用できる。これらの光学活性ケトン類の合成方法として様々な方法が開発されてきており、不斉触媒を用いる不斉マイケル反応には以下の例が知られている。例えば、不斉ランタノイド錯体を触媒とするもの(たとえば、特許文献1、2、3、4または5参照。)、不斉アルミニウム錯体を触媒とするもの(たとえば特許文献4または6参照。)がある。さらに、不斉ロジウム錯体を用いるものや(特許文献7参照。)、また、不斉ハフニウム、チタン、ジルコニウム錯体を触媒とするもの(特許文献8参照。)が報告されている。

中心金属がランタノイドである不斉ランタノイド触媒は、触媒分子内にリチウムなどの異なる金属をもち、ランタノイドとリチウムが、それぞれ、マイケルドナーとマイケルアクセプターを個別に活性化すると言われている。したがって、同一分子内に2種の異なる金属が必要であり、複雑な構造の不斉金属錯体を構築する必要があった。

このため、これらの方法では、触媒の調製が難しかったり、触媒の安定性に問題があったり、使用する触媒の量が多かったり、低温反応条件や長時間の反応が必要であるなど、必ずしも実用性が高いとは言えなかった。

[0003]

【特許文献1】

特開平7-265709号公報

【特許文献2】

特開平8-291178号公報

【特許文献3】

特開平11-240865号公報

【特許文献4】

特開2001-31682号公報

【特許文献5】

特開2002-69076号公報

【特許文献6】

特開平8-319258号公報

【特許文献7】

特開平10-130286号公報

【特許文献8】

特開平2001-252567号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記のごとき状況に鑑みてなされたものであり、触媒量の不斉源を用い、不斉マイケル反応により、温和な条件で高い光学純度のマイケル付加体を効率的に製造する方法を提供するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、鋭意検討した結果、光学活性含窒素化合物、周期表第VIII 族金属錯体、および塩基を作用させることにより得られる不斉金属錯体を不斉マ イケル反応に用いることで、高い光学純度のマイケル付加体が高効率で得られる ことを見出し、新たに非常に効率的な触媒系である本発明を完成するに至った。 すなわち本発明の要旨は、一般式(A) 【化11】

$$\begin{array}{cccc}
O & R^2 \\
R^1 & R^3
\end{array}$$
(A)

(式中、R¹は、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基、あるいは、水素原子、アルコキシ基、アミノ基である。式中、R²、R³は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは、置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基である。また、R¹とR²、R¹とR³、またはR²とR³は互いに結合して環を形成してもよい。)で表される化合物と、

[0006]

一般式 (B)

【化12】

$$R^4 = C-X-(R^5)_m$$
 $C-Y-(R^6)_n$
(B)

(式中、R 4 は水素原子、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基であり、R 5 、R 6 は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは、直鎖または分岐のC 1-20のアルコキシ基である。また、R 4 とR 5 、R 4 とR 6 、またはR 5 とR 6 は互いに結合して環を形成してもよい。XおよびYは、それぞれ独立に、単結合、酸素原子、硫黄原子、窒素原子、またはリン原子を表

し、mおよびnは、それぞれ独立に1または2である。X、Yが、単結合、酸素 原子または硫黄原子の場合には、m、nは1であり、X、Yが、窒素原子または リン原子である場合には、m、nは2である。)で示される化合物に、光学活性 含窒素化合物と周期表第VIII族金属錯体を作用させることにより得られる不 斉金属錯体を反応させてなる、

一般式 (C)

【化13】

$$R^{1}$$
 R^{2}
 R^{3}
 R^{3}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{4}
 R^{4}
 R^{4}
 R^{6}
 R^{6}
 R^{6}

(式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、X、Y、mおよびnは前記と同 一の意義を有する。)で示される光学活性化合物の製造方法を提供するものであ る。

[0008]

また、本発明は、前記の化合物(B)のXおよびYがともに酸素原子である、 前記光学活性化合物の製造方法に関する。

さらに本発明は、前記の化合物(B)のXが酸素原子およびYが単結合、また はXが単結合およびYが酸素原子である、前記光学活性化合物の製造方法に関す る。

さらにまた本発明は、光学活性含窒素化合物が、一般式(D)

【化14】

(式中、R⁷およびR⁸はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい芳香族 単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不 飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基を示す。また、 R^7 と R^8 は互いに結合して環を形成してもよい。 R^9 は、水素原子またはアルキル基、 R^{10} は、アシル基、カルバモイル基、チオアシル基、チオカルバモイル基、アルキルスルホニル基またはアリールスルホニル基を示す。* は不斉炭素原子を表す。)で示される構造である、前記光学活性化合物の製造方法に関する。

[0009]

また、本発明は、一般式 (D) で示される光学活性含窒素化合物において、R $1.0\,\mathrm{m}$

【化15】

(式中、R¹ は置換基を有していてもよいアルキル基またはアリール基を示す。)で示される構造である、前記光学活性化合物の製造方法に関する。

さらに、本発明は、一般式 (D) で示される光学活性含窒素化合物において、 R 7 が

【化16】

R 8 が

【化17】

【化18】

$$-\overset{\mathbf{O}}{\overset{\parallel}{\overset{\parallel}{\overset{}}{\overset{}}}} = \overset{(\mathbf{R}^{14})_{\mathbf{I}}}{\overset{\parallel}{\overset{}}}$$

(式中、R 1 2、R 1 3 および R 1 4 は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、ハロゲン原子、アルコキシ基を示す。 l、m、n はそれぞれ独立して l ~ 5 の整数を示す。) で示される構造である、前記光学活性化合物の製造方法に関する。

[0010]

また、本発明は、周期表第VIII族金属錯体がルテニウム化合物である、前記光学活性化合物の製造方法に関する。

さらに、本発明は不斉金属錯体が、一般式(E)

【化19】

(式中、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} 、1、mおよびnは前記と同一の意味を有し、 R^{15} は、メチル基、エチル基、プロピル基またはイソプロピル基、oは、0から6の整数を示す。*は不斉炭素原子を表す。)で表される不斉ルテニウムアミド錯体である、前記光学活性化合物の製造方法に関する。

[0011]

また、本発明は、不斉金属錯体が、一般式(F)

【化20】

$$(R^{15})_{o}$$
 $(R^{15})_{o}$
 $(R^{14})_{i}$
 $(R^{14})_{i}$
 $(R^{13})_{o}$
 $(R^{12})_{n}$

(式中、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} 、I、m、n および o は前記と同一の意味を有する。*は不斉炭素原子を表す。)で表される不斉ルテニウムヒドリド・錯体である、前記光学活性化合物の製造方法に関する。

この発明は、光学活性含窒素化合物を配位子とする不斉金属触媒を使用することにより、触媒中に単一の周期表第VIII族金属を含むだけで、極めて高い性能を示すものである。

また、光学活性含窒素配位子としては、金属に σ 結合により強く結合し、また、有機金属錯体化学から考察し適当な触媒活性種の構造を保持するために、スルホンアミド基やカルボン酸アミド基の構造が好ましい。すなわち、周期表第VIII になる属とスルホンアミド基またはカルボン酸アミド基を有する光学活性ジアミン配位子から得られる不斉金属錯体を採用することにより、これまでの不斉マイケル反応の触媒とは作用機構の異なる、非常に有効な新たな触媒を開発するに至った。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下本発明を詳細に説明する。本発明の原料として用いる化合物は前記一般式(A)で表される。

【化21】

$$\begin{array}{cccc}
O & R^2 \\
R^1 & R^3
\end{array}$$
(A)

一般式(A)において、 R^1 は置換基を有していてもよい芳香族単環、または

芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基、あるいは、水素原子、アルコキシ基、アミノ基である。式中、R²、R³は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよい芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基、置換基を有していてもよい飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基、あるいは、置換基を有していてもよい複素単環または複素多環式基である。

 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^3 を異なる組み合わせとすることにより、カルボニルの β 位を不斉炭素とする光学活性化合物を製造することができる。

[0013]

一般式(A)において、 R^1 、 R^2 、および R^3 は、それぞれ独立するものであるが、各基の定義規定において各用語はそれぞれ以下の意味を有する。

芳香族単環または芳香族多環式炭化水素基として具体的には、フェニル、2-メチルフェニル、2-エチルフェニル、2-イソプロピルフェニル、2-tert-ブチルフェニル、2-メトキシフェニル、2-クロロフェニル、2-ビニルフェニル、3-メチルフェニル、3-メチルフェニル、3-エチルフェニル、3-イソプロピルフェニル、3-メトキシフェニル、3-クロロフェニル、3-ビニルフェニル、4-メチルフェニル、4-エチルフェニル、4-イソプロピルフェニル、4-tert-ブチルフェニル、4-ビニルフェニル、クメニル、メシチル、キシリル、1-ナフチル、2-ナフチル、アントリル、フェナントリル、インデニル基等が挙げられる。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

複素単環または複素多環式基として具体的には、チエニル、フリル、ピラニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、トリアゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、ピリジル、ピリダジル、ピラジニル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾピラゾリル、ベンゾチアゾリル、キノリル、アントラニル、インドリル、フェナントレニリル基等が挙げられる。

[0015]

脂肪族炭化水素基はそれぞれ芳香族炭化水素基、複素環式基で置換されていて もよい直鎖もしくは分岐のアルキル基、アルケニル基およびアルキニル基である 0

アルキル基としてはメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tert-ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ドデシル基等の炭素数 $1\sim20$ のアルキル基が例示される。アルケニル基としてはビニル、1-プロペニル、2-プロペニル、1-プロペニル、1-イソプロペニル、2-ブテニル、3-ブテニル、1, 3-ブタジニエル、1-ペンテニル、2-ペンテニル、3-ベンテニル基等の炭素数 $2\sim20$ のアルケニル基が例示される。アルキニル基としてはエチニル、1-プロピニル、フェニルエチニル基等の炭素数 $2\sim20$ のアルキニル基が例示される。

[0016]

脂環式炭化水素基はそれぞれ芳香族炭化水素基、複素環式基で置換されていてもよいシクロアルキル基を表し、具体的にはシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル基等の3~8個の炭素数で構成されるシクロアルキル基が例示される。

アルコキシ基として具体的には、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ 基等の炭素数1~20のアルコキシ基に加え、フェノキシ基等の芳香族を含むも のあってもよい。

アミノ基として具体的には、アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、エチルアミノ、ジエチルアミノ基等が例示される。

上記の芳香族炭化水素基、芳香族複素環基、脂肪族炭化水素基または脂環式炭化水素基に結合する置換基として具体的にはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子、トリフルオロメチル基等のハロゲン原子含有炭化水素基、ヒドロキシル、アルコキシ、アシル、アルコキシカルボニル、カルボキシル基等の酸素原子含有置換基、アミノ、アルキルアミノ、ニトロ、シアノ、アジド基等の窒素原子含有置換基、トリメチルシリル、ヒドロシリル基等のケイ素含有置換基、メルカプト、アルキルチオ基等の硫黄原子含有置換基、ホスホリル、トリフェニルホスフィニル基等のリン原子含有置換基等が例示される。

また、遷移金属元素を含有する置換基であってもよく、具体的にはフェロセニ

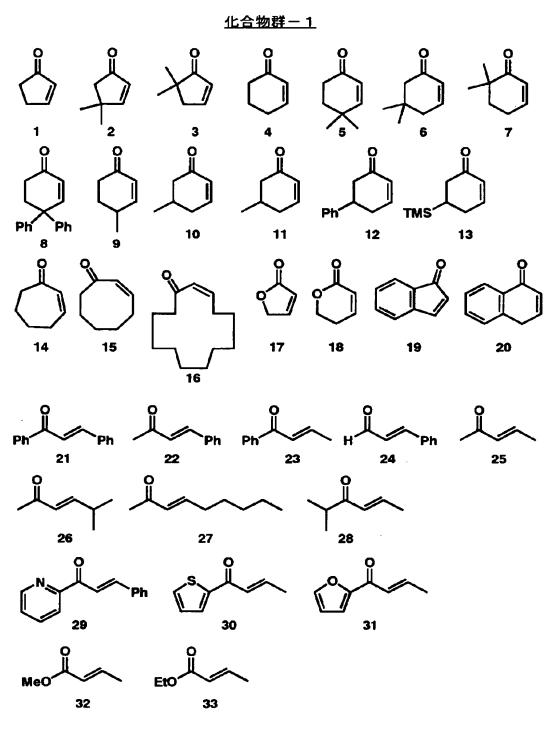
ル基等の鉄含有置換基が例示される。さらに、R 1 とR 2 、R 1 とR 3 、または R 2 とR 3 は互いに結合して環を形成してもよい。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

一般式(A)で表される化合物の具体例としては化合物群-1に示した化合物が例示され、特に適用性が高いものとしては、2-シクロペンテノン(化合物群 1 の 1)、4 ,4-ジメチル-2-シクロペンテノン(化合物群 1 の 2)、2-シクロペンテノン(化合物群 1 の 2)、2-シクロペンテノン(化合物群 1 の 1)である。なお、一般式(A)で表される化合物は、化合物群1 の化合物に限定されるものではない。

[0018]

【化22】



[0019]

本発明の原料のマイケル供与体である化合物は一般式(B)で表され、

【化23】

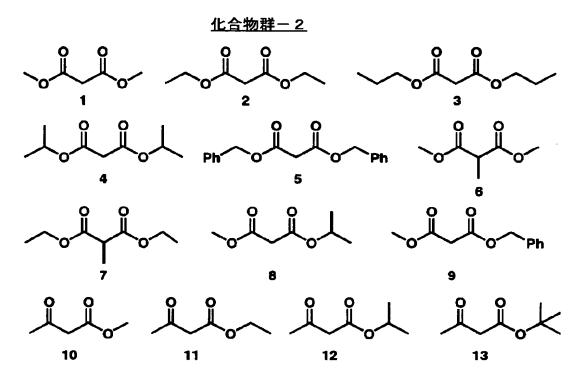
$$\begin{array}{c}
O \\
C-X-(R^5)_m \\
C-Y-(R^6)_n \\
O \\
0
\end{array}$$
[0 0 2 0]

一般式(B)において、R 4 、R 5 、およびR 6 は、それぞれ独立するものであるが、各基の定義規定において各用語は上記に記載の意味を有する。

[0021]

一般式 (B) で表される化合物の具体例としては化合物群 -2 に示した化合物が例示され、特に適用性が高いものとしては、マロン酸ジメチル(化合物群 -2 の 1)、マロン酸ジエチル(化合物群 -2 の 2)、およびアセト酢酸メチルで(化合物群 -2 の 1

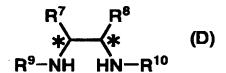
【化24】



[0022]

本発明に使用される触媒を構成する光学活性含窒素化合物は、一般式(D)で表されるジアミン誘導体である。

【化25】



一般式(D)においてR 7 、R 8 はアルキル基、例えばメチル、エチル、 1 プロピル、イソプロピル、ブチル、 1 secーブチル、 1 tertーブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、 1 tertーペンチル、 1 などとなってもの直鎖もしくは分枝状アルキル基が例示され、アリール基、例えばフェニル、 1 ナフチル、 1 カーメチルフェニル、 1 カージメチルフェニル、 1 カーメトキシフェニル基等;複素環式基、例えばフリル、ピリジル基等が好ましい。或いはR 1 とR 1 が一緒になってテトラメチレン基(シクロヘキサン環をなす)などとなってもよい。これらの基は更に置換されていてもよく、置換基としてはメチル、エチル、 1

ープロピル、イソプロピル基等の低級アルキル基、メトキシ、エトキシ基等の低級アルコキシ基、塩素原子、臭素原子、フッ素原子等のハロゲン原子から選ばれる 1 個もしくは 2 個以上の基である。R 7 、R 8 としては、それぞれフェニル基、置換基を有するフェニル基、およびR 7 、R 8 が結合したテトラメチレン基等が好ましい。

[0023]

 R^9 は、水素原子または、低級アルキル基、例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル基等の炭素数 $1\sim 6$ の直鎖もしくは分枝状アルキル基を示す

R10は、アシル基、例えば、アセチル、プロピオニル、ベンゾイル基等;カルバモイル基、例えば、N-メチルカルバモイル、N-フェニルカルバモイル基等;チオアシル基、例えば、チオアセチル、チオプロピオニル、チオベンゾイル基等;チオカルバモイル基、例えばN-メチルチオカルバモイル、N-フェニルチオカルバモイル基等;アルキルスルホニル基またはアリールスルホニル基、例えばメタンスルホニル、エタンスルホニル、トリフルオロメタンスルホニル、ベンゼンスルホニル、2,4,6ートリメチルスルホニル、2,4,6ートリイソプロピルベンゼンスルホニル、4ーメトキシベンゼンスルホニル、4ークロロベンゼンスルホニル、p-トルエンスルホニル基等の炭素数 $1\sim20$ のアルキルスルホニル基またはアリールスルホニル基を示し、これらは置換基を有していてもよい。 R9およびR10の好ましい組み合わせは、R9が水素、R10がアルキルスルホニル基またはアリールスルホニル基であり、特にR10がメタンスルホニル基またはP-トルエンスルホニル基である場合が好ましい。

[0024]

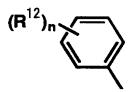
一般式(D)で示される光学活性含窒素化合物の中、好ましくは、R 1 0 が 【化 2 6】

(式中、R¹¹は置換基を有していてもよいアルキルまたはアリール基を示す。) で表されるジアミン誘導体である。

[0025]

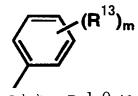
更に好ましい光学活性含窒素化合物は、R⁷が

【化27】



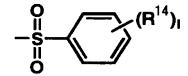
であり、R8が

【化28】



であり、R10が

【化29】



(式中、R 12 、R 13 およびR 14 は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、ハロゲン原子、アルコキシ基を示す。 l、m、nはそれぞれ独立して 14 5の整数を示す。)で示されるジアミン誘導体である。

[0026]

上記の R^{1} 1 1 4 $^$

タンスルホニルー1, 2-ジフェニルエチレンジアミン、N- (p-メトキシベ ンゼンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン、N- (p-クロロ ベンゼンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン、<math>N-(3, 5-ジメチルベンゼンスルホニル)-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン、<math>N-(3. 5-ジ-i-プロピルベンゼンスルホニル)-1, 2-ジフェニルエチレン ジアミン、N-(2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホニル) -1, 2ジフェ ニルエチレンジアミン、N-(2, 4, 6-トリーi-プロピルベンゼンスルホ (2-i) (-1) (2-i) (-1)ニルー1、2-ジフェニルエチレンジアミン、1、2-シクロヘキサンジアミン 、N-メチル-1, 2-シクロヘキサンジアミン、N- (p-トルエンスルホニ (ν) (ν) ロヘキサンジアミン、N-メチル-N'-(p-トルエンスルホニル)-1, 2-シクロヘキサンジアミン、N-メチル-N' -メタンスルホニル-1, 2 -シ クロヘキサンジアミン、N-(p-メトキシベンゼンスルホニル)-1, 2-シクロヘキサンジアミン、N- (p-クロロベンゼンスルホニル) -1, 2-シク ロヘキサンジアミン、N-(3,5-ジメチルベンゼンスルホニル)-1,2-シクロヘキサンジアミン、N-(3,5-ジ-i-プロピルベンゼンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン、<math>N - (2, 4, 6 -) リメチルベンゼン スルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン、N-(2, 4, 6-トリーi ープロピル)ベンゼンスルホニルー1,2-シクロヘキサンジアミン、N-トリ フルオロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン等が挙げられる。

[0027]

これら不斉配位子と組み合わせて用いられる周期表第VIII属金属化合物の金属種としては、ルテニウム、ロジウム、イリジウム、コバルト、鉄、ニッケル、パラジウム、白金、オスミウムが例示され、中でもルテニウムが好ましい。具体的な化合物としては、RuCl3-3H2O、[RuCl2(p-cymene)]2、 [RuCl2(benzene)]2、 [RuCl2(methylbenzene)]2、 [RuCl2(1,2-dimethylbenzene)]2、 [RuCl2(1,3-dimethylbenzene)]2、 [RuCl2(1,4-dimethylbenzene)]2、 [RuCl2(mesitylene)]2、 [RuCl2(1,2,3-trimethylbenzene)]2、 [RuCl2(1,2,4-trimethylbenzene)]2、 [

2(1,2,3,4-tetramethylbenzene)] $_2$ 、 $[RuCl_2(1,2,3,5$ -tetramethylbenzene)] $_2$ [$RuCl_2(1,2,4,5$ -tetramethylbenzene)] $_2$ 、 $[RuCl_2(pentamethylbenzene)]_2$ [$RuCl_2(pentamethylbenzene)]_2$ [$RuCl_2(pentamethylbenzene)]_2$ [$RuCl_2(pentamethylbenzene)]_2$ 、 $[RuCl_2(cod)]_1$ 、 $[RuCl_2(cod)]_2$ 、 $[RuCl_2(cod)]_2$ 、 $[RuCl_2(cod)]_2$ 、 $[RuCl_2(cod)]_2$ 0、 $[RuCl_2(cod)]_2$ 0、 $[RuCl_2(cod)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0、 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0。 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0。 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0。 $[RuCl_2(pentamethylcyclopentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0. $[RuCl_2(pentamethylcyclopentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0. $[RuCl_2(pentamethylcyclopentadienyl)]_2$ 0. $[RuCl_2(pentameth$

[0028]

触媒として使用される周期表第VIII族金属化合物に光学活性含窒素化合物が配位した不斉金属錯体は、周期表第VIII属金属化合物と光学活性含窒素化合物および塩基を反応して得られるが、この際に使用される塩基としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物、リチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、カリウムイソプロポキシドなどのアルカリ金属アルコキシド、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリイソプロピルアミンなどの有機アミン類が例示される。塩基は、金属中のハロゲン原子に対して過剰量、例えばモル比で1~100モル倍を用いるのが好ましい。

[0029]

チレンジアミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - (p - N)] ν エンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2-ジメチル ベンゼン)ルテニウム、 [(R, R) - N - (p - h) エンスルホニル) - 12-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2-ジメチルベンゼン) ルテニウム、[(S,S)-N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジ (1, 3-i) (1, 3-i) メチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) -N-(p-ト ルエンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1,3-ジメチ ルベンゼン)ルテニウム、[(S, S) -N-(p-h)ルエンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R) −N− (p−トルエンスルホニル) −1, 2−ジフェニルエチレンジ (1, 4-i) (1, 4 - i) メチルベンゼン) ルテニウム、(S, S) - N - (p - N)ルエンスルホニル)-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](p-シメン)ル テニウム、[(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル) - 1, 2 - iジフェニ ルエチレンジアミン] (p-シメン) ルテニウム、 [(S, S)-N-(p-N)]ルエンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (メシチレン) ル テニウム、 [(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル) -1, 2 - iフェニ ルエチレンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、[(S, S) - N - (p - N)]ルエンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 3-ト)リメチルベンゼン)ルテニウム、 [(R, R)-N-(p-トルエンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - (p - h) エンスルホニル) - 1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン](1,2,4-トリメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R) -N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジ アミン] (1, 2, 4-hリメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S)-N-(p-h)ルエンスルホニル)-1, 2-iフェニルエチレンジアミン](1, 2), 4、5 − テトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) − N − (p − トル テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) -N-(p-トルエンスルホ (1, 2, 3, 4- テトラメチ

ルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) -N- (p-トルエンスルホニル)-1 , 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、4-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(S, S)-N- (p-トルエンスルホニル)-1 , 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R)-N- (p-トルエンスルホニル)-1 , 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(S, S)-N- (p-トルエンスルホニル)-1 , 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタメチルメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R)-N- (p-トルエンスルホニル)-1 , 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、 [(S, S)-N- (p-トルエンスルホニル)-1 , 2-ジフェニルエチレンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R)-N- (p-トルエンスルホニル)-1 , 2-ジフェニルエチレンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、

[0030]

1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、 [(S,S)-N-メタンスルホニル [-1, 2-i]フェニルエチレンジアミン[(p-i)メン)ルテニウム、[(R, i)]メン) ルテニウム、 L (S, S) - N - メタンスルホニル - 1, 2 - ジフェニル エチレンジアミン」(メシチレン) ルテニウム、 [(R, R) - N - メタンスル ホニルー1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、[(S, S) - N - メタンスルホニルー<math>1, 2 -ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、[(R, R)-N-メタンスル ホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - (メタンスルホニル) - 1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 4 - トリメチルベンゼン)ルテニウム、[((1,2,4-トリメチルベンゼン)ルテニウム、[(S,S)-N-(メタン スルホニル)-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 4, 5-テト ラメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R) - N - (メタンスルホニル) - 1) ルテニウム、 [(S, S) −N− (メタンスルホニル) −1, 2−ジフェニル エチレンジアミン](1, 2, 3、5-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R) - N - (メタンスルホニル) - 1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン」(1, 2, 3、5ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、[(S, S)-N-(メタンスルホニル) -1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、 4ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、 [(R, R)-N-(メタンスルホニ ル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、4-テトラメチル ベンゼン)ルテニウム、[(S,S)-N-(メタンスルホニル)-1,2-ジ フェニルエチレンジアミン](1, 2, 3、4、5-ペンタメチルメチルベンゼ ン)ルテニウム、[(R, R)-N-(メタンスルホニル)-1, 2-ジフェニ ルエチレンジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウ ム、l(S,S)-N-メタンスルホニル-1,2-ジフェニルエチレンジアミ ン](ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、 [(R, R)-N-メタンスルホニ

 $\nu-1$, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、

[0031]

ンジアミン]ベンゼンルテニウム、 [(R, R)-N-トリフルオロメタンスル ホニルー1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン]ベンゼンルテニウム、「(S. S) -N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、「(R. R) - N - トリフルオロメタンスル ホニルー1,2-ジフェニルエチレンジアミン](メチルベンゼン)ルテニウム 、[(S,S)-N-トリフルオロメタンスルホニ)-1,2-ジフェニルエチ レンジアミン](1, 2-ii)メチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R)-N-h]リフルオロメタンスルホニルー1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2 ージメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - トリフルオロメタンスル ホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 3-ジメチルベンゼン)ル テニウム、[(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-ジフェ[-1] -N-hリフルオロメタンスルホニルー1、2-iジフェニルエチレンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、「(R, R)-N-トリフルオロメタ [(1, 4 - 2)] ンスルホニルー [(1, 4 - 2)] ンスルホニルー [(1, 4 - 2)]ゼン)ルテニウム、 [(S, S) - N - Fリフルオロメタンスルホニルー1, 2·ージフェニルエチレンジアミン](p ーシメン)ルテニウム、[(R ,R)-N -トリフルオロメタンスルホニル-1、2 -ジフェニルエチレンジアミン] (pーシメン)ルテニウム、 [(S, S)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1 , 2 - ジフェニルエチレンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、 [(R, R) -N-(メシチレン) ルテニウム、[(S, S) - N - トリフルオロメタンスルホニル ルテニウム、 [(R, R) - N - トリフルオロメタンスルホニルー 1, 2 - ジフ ェニルエチレンジアミン](1, 2, 3-トリメチルベンゼン)ルテニウム、[

−トリフルオロメタンスルホニル−1, 2 −ジフェニルエチレンジアミン] (1 , 2, 4 − トリメチルベンゼン)ルテニウム、[(S, S) − N − トリフルオロ テトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) - N - トリフルオロメタンス $[\mu + \mu + \mu - 1]$ (1, 2, 4、5 - テトラメ チルベンゼン) ルテニウム、「(S,S)-N-トリフルオロメタンスルホニル -1, 2-iゼン) ルテニウム、[(R, R) - N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2 -ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3, 5-テトラメチルベンゼン) ル テニウム、[(S, S) - N - トリフルオロメタンスルホニルー1, 2 - ジフェ ニルエチレンジアミン](1,2,3、4-テトラメチルベンゼン)ルテニウム 、 L(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチ レンジアミン] (1, 2, 3、4ーテトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(S , S) - N - Fリフルオロメタンスルホニルー $1, 2 - \widetilde{y}$ フェニルエチレンジア ミン](1, 2, 3、4、5ーペンタメチルメチルベンゼン)ルテニウム、「(アミン」(1, 2, 3、4、5ーペンタメチルベンゼン)ルテニウム、「(S. ン](ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R)-N-トリフルオロメ タンスルホニルー1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (ヘキサメチルベンゼ ン) ルテニウム、

[0032]

[(S,S)-N-(p-hルエンスルホニル)-1,2-シクロヘキサンジアミン]ベンゼンルテニウム、<math>[(R,R)-N-(p-hルエンスルホニル)-1,2-シクロヘキサンジアミン]ベンゼンルテニウム、<math>[(S,S)-N-(p-h)ルエンスルホニル)-1,2-シクロヘキサンジアミン[(R,R)-N-(p-h)ルテニウム、[(R,R)-N-(p-h)ルエンスルホニル)-1,2-シク

ロヘキサンジアミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、 [(S, S) - N - (p -トルエンスルホニル)-1, 2 -シクロヘキサンジアミン](1, 2 -ジメチル ベンゼン)ルテニウム、[(R, R) - N - (p - h)ルナンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 2-ジメチルベンゼン)ルテニウム、[(S,S) -N-(p-h)(x) = (1-y)(x) - (1-, 3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R)-N-(p-トルエンスル ホニル)-1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 3-ジメチルベンゼン)テ ニウム、[(S, S) - N - (p - h) エンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、 [(R, R) -N-(p-hルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 4-ジメ チルベンゼン)ルテニウム、[(S, S) - N - (p - h)エンスルホニル) -1,2-シクロヘキサンジアミン](p-シメン)ルテニウム、[(R,R)-N-(p-h)ルエンスルホニル)-1, 2-bクロヘキサンジアミン](p-b)メ ン) ルテニウム、 L (S, S) -N- (p-トルエンスルホニル) -1, 2-シ クロヘキサンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、[(R, R) - N - (p - P)]トルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (メシチレン) ルテ ニウム、[(S, S) - N - (p - h)エンスルホニル) -1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R)]2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N- (p-トルエン スルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4 - トリメチルベ ンゼン)ルテニウム、[(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル)-1, 2ーシクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4ートリメチルベンゼン)ルテニウム、 $\lfloor (S, S) - N - (p - h \mu x) x - h - 1, 2 - b \rho r - h \nu x - 2 - b \rho r$ ミン] (1, 2, 4、5ーテトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) - $N - (p - h \mu x) - h \mu x) - 1, 2 - b \rho p - h \mu x)$ (1, 2 , 4、5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S)-N-(p-トル エンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3, 4-テト ラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) - N - (p - トルエンスルホニル

) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4 - テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、5 - テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(R, R) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、5 - テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4、5 - ペンタメチルメチルベンゼン) ルテニウム、[(R, R) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4、5 - ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、[(R, R) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、

[0033]

ンルテニウム、[(R, R) - N - y タンスルホニルー1, 2 - y クロヘキサン ジアミン]ベンゼンルテニウム、[(S, S) - N - yタンスルホニルー1, 2 -シクロヘキサンジアミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) - N -ニウム、 [(S, S) - N - メタンスルホニル - 1, 2 - シクロヘキサンジアミ ン](1, 2 ージメチルベンゼン)ルテニウム、「(R, R) -N-メタンスルホ -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2-ジメチルベンゼン) ルテニ ウム、[(S, S) - N - メタンスルホニルー1, 2 - シクロヘキサンジアミン](1, 3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、 [(R, R) - N-メタンスルホニル **−1, 2−シクロヘキサンジアミン] (1, 3−ジメチルベンゼン)テニウム、[** ージメチルベンゼン)ルテニウム、 [(R, R)-N-メタンスルホニル-1, [2-i)クロヘキサンジアミン] [1, 4-i)メチルベンゼン)ルテニウム、 [(S), S) -N-メタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (p-シメ ン) ルテニウム、 [(R, R) - N - メタンスルホニル - 1, 2 - シクロヘキサ

ンジアミン] (p-シメン) ルテニウム、[(S, S) - N-メタンスルホニル - 1. 2 - シクロヘキサンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、「(R. R) テニウム、[(S, S) - N - y タンスルホニルー1, 2 - y クロヘキサンジア ミン」(1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、[(R, R)-N-メ タンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3-トリメチル ベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - y クンスルホニルー1, 2 - y クロ ヘキサンジアミン] (1, 2, 4-トリメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R,ートリメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N - x タンスルホニルー 1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4、5-テトラメチルベンゼン) ル テニウム、[(R, R)-N-メタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジア ミン] (1, 2, 4、5ーテトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(S, S) ー N-メタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3, 5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(R, R)-N-メタンスルホニル-1 テニウム、[(S, S) - N - y タンスルホニルー 1, 2 - y クロヘキサンジア ミン](1, 2, 3、4ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、 [(R, R)-N-y タンスルホニルー1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4 -, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、[(R, R) - N-メタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサン ジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、[(S , S)−N−メタンスルホニル−1,2−シクロヘキサンジアミン](ヘキサメ クロヘキサンジアミン】(ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、

[0034]

トリフルオロメタンスルホニルー1,2-シクロヘキサンジアミン](メチルベ 2-シクロヘキサンジアミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、 [(S, S) -N-トリフルオロメタンスルホニ) -1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 2 ージメチルベンゼン)ルテニウム、「(R, R) - N - トリフルオロメタンスル ホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2-ジメチルベンゼン) ルテ ニウム、[(S, S)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-シクロへキサンジアミン](1, 3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 3-ジメチルベンゼン)テニウム、[(S, S)-N-トリフルオロメタンスルホニル -1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、 L(R, R)−N−トリフルオロメタンスルホニル−1, 2−シクロヘキサンジ アミン] (1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、[(S, S)-N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン] (p-シメン) ルテ ニウム、[(R, R)-N-hリフルオロメタンスルホニルー1, 2-シクロへキサンジアミン] (p-シメン) ルテニウム、[(S, S) - N-トリフルオロ メタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン] (メシチレン) ルテニウ ンジアミン] (メシチレン)ルテニウム、[(S,S)-N-トリフルオロメタ ンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3-トリメチルベ ンゼン) ルテニウム、 [(R, R) - N - h リフルオロメタンスルホニルー1,2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム [(S, S) - N - F)ジアミン](1, 2, 4-トリメチルベンゼン)ルテニウム、[(R, R)-N ートリフルオロメタンスルホニルー1,2-シクロヘキサンジアミン](1,2 , 4 - トリメチルベンゼン)ルテニウム、[(S, S) - N - トリフルオロメタ ンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4, 5-テトラメ チルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R) - N-トリフルオロメタンスルホニル

-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4, 5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、 [(S, S) - N - トリフルオロメタンスルホニルー1, 2 - シ クロヘキサンジアミン](1,2,3、5-テトラメチルベンゼン)ルテニウム 、[(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサン ジアミン] (1, 2, 3、5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S 1, 2, 3、4-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、「(R, R) - N - トリ フルオロメタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、 4-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S) - N -トリフルオロメタ ンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3, 4, 5-ペン)タメチルメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R,R)-N-トリフルオロメタン スルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタ メチルベンゼン) ルテニウム、[(S, S)-N-トリフルオロメタンスルホニ $\nu-1$, 2-シクロヘキサンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、 [(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジ アミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウムなどがあげられる。

[0035]

ルテニウムヒドリド錯体の例としては、

1, 3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N- (p-トル エンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 4-ジメチルベ ンゼン)ルテニウム、 ヒドリド[(R, R)-N-(p-トルエンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N - (p - h)ルエンスルホニル) - 1 2 - ジフェ ニルエチレンジアミン] (p-シメン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-(p−トルエンスルホニル)−1, 2−ジフェニルエチレンジアミン] (p−シ 1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](メシチレン)ルテニウム、ヒドリド[(ミン] (メシチレン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-(p-トルエン スルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(R, R)-N-(p-トルエンスルホニ (1, 2, 3-)フェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3-)リメチルベンゼ ン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -N-(p-h)ルエンスルホニル) -1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 4-トリメチルベンゼン)ルテ ニウム、ヒドリド[(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル) -1, 2 - iフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 4-トリメチルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(S, S) - N - (p - h)ルエンスルホニル) - 1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン](1,2,4、5-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒ ドリド[(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル) - 1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 4, 5- テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒド リド [(S, S) - N - (p - h)ルエンスルホニル) - 1, 2 - ジフェニルエチド[(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル) - 1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン] (1,2,3、5-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド

ジアミン] (1, 2, 3, 4-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3, 4-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3, 4, 5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3, 4, 5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン] (へキサメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン] (へキサメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-(p-トルエンスルホニル)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン] (へキサメチルベンゼン) ルテニウム、

[0036]

ヒドリド[(S, S)-N-メタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジ アミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - メタンスルホニルー 1 , 2-iフェニルエチレンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリド[(S, S)]ゼン) ルテニウム、ヒドリド [(R, R) - N - メタンスルホニルー1, 2 - ジ フェニルエチレンジアミン](メチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリド[(S. ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド [(R, R)-N-メタンスルホニル -1,2-ジフェニルエチレンジアミン](1,2-ジメチルベンゼン)ルテニ ウム、ヒドリド[(S, S) -N-メタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチ レンジアミン](1, 3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド [(R, R)-N-yメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -N-メタンスルホニル-1ヒドリド「(R, R) - N - メタンスルホニル - 1, 2 - ジフェニルエチレンジ アミン] (1, 4 – ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S) – N – メタンスルホニル-1、2ージフェニルエチレンジアミン](pーシメン)ルテ

ニウム、ヒドリド[(R, R) - N - yタンスルホニルー1, 2 - yフェニルエ チレンジアミン] (p-シメン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N-メタ ンスルホニルー1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](メシチレン)ルテニウ Δ 、 L F J F \mathsf ンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N - メタンス ルホニルー1, 2ージフェニルエチレンジアミン](1, 2, 3ートリメチルベ ンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(R, R) - N - yタンスルホニルー1, 2 -ジフェニルエチレンジアミン] (1,2,3-トリメチルベンゼン) ルテニウム 、ヒドリド[(S, S) - N - y タンスルホニルー1, 2 - y フェニルエチレン ジアミン](1, 2, 4ートリメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R (1, 2, 1)4-トリメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-メタンスル ホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 4、<math>5-テトラメチ ルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - y タンスルホニルー 1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 4、5 - テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド [(S, S) - N - y タンスルホニルー 1, 2 - y フェニ ルエチレンジアミン](1, 2, 3, 5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(R, R)-N-メタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジ アミン」(1,2,3、5-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(, 2, 3、4ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N -メタンスルホニル-1, 2 -ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3, 4)ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S,S)-N-メタンスル ホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン](1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) -N-メタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベ ·ンゼン) ルテニウム、ヒドリド「(S.S)-N-メタンスルホニル-1,2-|ジフェニルエチレンジアミン](ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、

[0037]

ヒドリド[(S, S)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-ジフェニ ルエチレンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-トリフル オロメタンスルホニルー1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン]ベンゼンルテニ ウム、ヒドリド[(S, S) - N - トリフルオロメタンスルホニルー1, 2 - ジ フェニルエチレンジアミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド [(R. R) - N - hリフルオロメタンスルホニルー1, $2 - \tilde{y}$ フェニルエチレンジアミ ン] (メチルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(S, S) - N - トリフルオロ メタンスルホニルー1, 2ージフェニルエチレンジアミン](1, 2ージメチルベ ンゼン)ルテニウム、ヒドリド [(R, R) - N - トリフルオロメタンスルホニ ルー1, 2ージフェニルエチレンジアミン] (1, 2ージメチルベンゼン) ルテ ニウム、ヒドリド[(S,S)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1,2-ジフェニルエチレンジアミン](1,3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリ ド [(R, R) - N - トリフルオロメタンスルホニル-1, 2 - ジフェニルエチ レンジアミン](1,3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S,S) -N-hリフルオロメタンスルホニルー1、2-iジフェニルエチレンジアミン](1, 4 - ジメチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリド[(R, R) - N - トリフル オロメタンスルホニルー1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン](1, 4 - ジメ チルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S,S)-N-トリフルオロメタンスル ホニルー1, 2 - ジフェニルエチレンジアミン] (p - シメン) ルテニウム、ヒ ドリド[(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-ジフェニル エチレンジアミン] (p-シメン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-N]リフルオロメタンスルホニルー1, 2ージフェニルエチレンジアミン](メシチ レン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニル -1,2-ジフェニルエチレンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、ヒドリド ンジアミン](1, 2, 3ートリメチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリド[(R , R) -N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-ジフェニルエチレンジア

[3, 2, 3-h] [3, 5] [3, 5] [3, 5] [3, 5] [3, 5] [3, 5] [3, 5] [3, 5] [3, 5] [4, 5] [4, 5] [4, 5] [4, 5] [4, 5] [4, 5] [5,

[0038]

ヒドリド[(R, R) - N - hリフルオロメタンスルホニルー1, 2 -ジフェニ ルエチレンジアミン] (1, 2, 4-トリメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリ F[(S, S) - N - F]F[(R, R) - N - F]レンジアミン] (1, 2, 4、5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリ ド「(S.S)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチ レンジアミン](1, 2, 3、5ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリ ド[(R, R)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチ レンジアミン] (1, 2, 3、5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリ F[(S, S) - N - F]レンジアミン](1, 2, 3, 4- テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリ F[(R, R) - N - F][[-1, 2, 3, 4-]テトラメチルベンゼン[-1, 2, 3, 4-]テトラメチルベンゼン[-1, 2, 3, 4-]F[(S, S) - N - F)レンジアミン](1, 2, 3、4、5ーペンタメチルベンゼン)ルテニウム、ヒ ドリド[(R, R) - N -トリフルオロメタンスルホニルー1, 2 -ジフェニル エチレンジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム 、ヒドリド[(S, S) - N -トリフルオロメタンスルホニル-1, 2 -ジフェ ニルエチレンジアミン](ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R. R) - N - hン〕(ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、

[0.039]

ヒドリド[(S, S) - N - (p - h)ルエンスルホニル) - 1, $2 - \nu$ クロヘキ サンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - (p - h)ルエン

スルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリ ド[(S, S) - N - (p - h)ルエンスルホニル) -1, 2 - bクロヘキサンジ アミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド [(R, R) -N-(p-ト ルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (メチルベンゼン) ル テニウム、 ヒドリド[(S, S) -N-(p-h)ルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 2-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロヘキサンジアミ ン] (1, 2 - ジメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N - (p -トルエンスルホニル) -1, 2 -シクロヘキサンジアミン](1, 3 -ジメチル ベンゼン)ルテニウム、ヒドリド [(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル) −1, 2−シクロヘキサンジアミン](1, 3−ジメチルベンゼン)テニウム 、ヒドリド[(S, S)-N-(p-トルエンスルホニル)-1, 2-シクロへ キサンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリド[(R, R -N-(p-h)ルエンスルホニル)-1, 2-シクロヘキサンジアミン](1), 4 - ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N - (p - トルエ ンスルホニル)-1, 2-シクロヘキサンジアミン](p-シメン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-(p-トルエンスルホニル)-1, 2-シクロへ キサンジアミン] (p-シメン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-(p)]ートルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (メシチレン) ル テニウム、ヒドリド[(R, R) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 -シクロヘキサンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -, 3-トリメチルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(R, R)-N-(p-ト ルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3-トリメ チルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N - (p - h)エンスルホ (1, 2, 4-1))ルテニウム、ヒドリド[(R, R) −N− (p−トルエンスルホニル) − 1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4-トリメチルベンゼン) ルテニウム 、ヒドリド[(S, S) - N - (p - トルエンスルホニル) - 1, 2 - シクロへ

キサンジアミン](1,2,4、5-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒド リド[(R, R) - N - (p - h)ルエンスルホニル) -1, 2 - bクロヘキサン ジアミン] (1, 2, 4、5ーテトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド [`ン」(1 , 2 , 3 、 5 ーテトラメチルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(R , 1, 2, 3、5-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -, 3、4ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド「(R. R)ーNー(p-hルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、 4-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-(p-N)]ルエンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 2, 3, 4, 5)ーペンタメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-(p-トル エンスルホニル) -1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4、5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S)-N-(p-トルエ ンスルホニル) -1 , 2 - シクロヘキサンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - (p - h)エンスルホニル) -1, 2ーシクロヘキサンジアミン] (ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム、

$[0\ 0\ 4\ 0]$

ヒドリド[(S, S) -N-x9ンスルホニル-1, 2-9クロヘキサンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリド[(R, R) -N-x9ンスルホニル-1, 2-9クロヘキサンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリド[(S, S) -N-x9ンスルホニル-1, 2-9クロヘキサンジアミン](x4ルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) -N-x9ンスルホニル-1, 2-9クロヘキサンジアミン](x4ルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) -N-x9ンスルホニル-1, 2-9クロヘキサンジアミン](x4ルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -N-x9ンスルホニル-1, 2-9クロヘキサンジアミン](x4ルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) -N-x9ンスルホニル-1, x4) -x5 -x6 -x7 -x9ンスルホニル-1, x6 -x9 -x

ベンゼン)ルテニウム、ヒドリド [(R, R) -N-メタンスルホニルー1, 2 ーシクロヘキサンジアミン](1,3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリ F[(S, S) - N - xyz - xyz - xyz - 1, 2 - yzz - xyz -, 4 - ジメチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリド[(R, R) - N - メタンスル ホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニ ウム、ヒドリド[(S, S)-N-メタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサン ジアミン] (p -シメン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - メタンスルホ ニルー1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (p - シメン) ルテニウム、ヒドリド チ·レン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) -N-メタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (メシチレン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -N-yタンスルホニルー1, 2ーシクロヘキサンジアミン](1, 2, 3ートリ メチルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(R, R)-N-メタンスルホニルー 1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3-トリメチルベンゼン) ルテニ ウム、ヒドリド[(S, S)-N-メタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサン ジアミン] (1, 2, 4-トリメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N-メタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4-トリメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S,S)-N-メタンスルホニ ン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-メタンスルホニルー1, 2-シク ロヘキサンジアミン」(1, 2, 4、5ーテトラメチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリド [(S, S) - N - メタンスルホニル - 1, 2 - シクロヘキサンジアミ [2, 2, 3, 5-r]、5-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S,S)-N-メタン スルホニルー 1 , 2 ーシクロヘキサンジアミン] (1 , 2 , 3 、4 ーテトラメチ ルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - y タンスルホニルー 1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4-テトラメチルベンゼン) ルテ ニウム、ヒドリド[(S, S) - N - y タンスルホニルー1, 2 - y クロヘキサ

ンジアミン] (1, 2, 3, 4, 5-ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - y タンスルホニルー1, 2 - y クロヘキサンジアミン] (1, 2, 3, 4, 5 - ペンタメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N - y タンスルホニルー1, 2 - y クロヘキサンジアミン] $(\Lambda + y$ チルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - y タンスルホニルー1, 2 - y クロヘキサンジアミン] $(\Lambda + y$ チルベンゼン) ルテニウム、

[0041]

ヒドリド[(S, S) - N -トリフルオロメタンスルホニルー1, 2 -シクロへ キサンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-トリフルオロ メタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン]ベンゼンルテニウム、ヒ ドリド[(S, S) - N -トリフルオロメタンスルホニルー1, 2 -シクロヘキ サンジアミン] (メチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド [(R,R)-N-ト リフルオロメタンスルホニルー1,2-シクロヘキサンジアミン](メチルベン ゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(S,S)-N-トリフルオロメタンスルホニル -1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 2-ジメチルベンゼン)ルテニウム、 ヒドリド [(R, R) - N - h リ フ ルオロメタンスルホニルー 1, 2 - シクロへキサンジアミン | (1 , 2 - ジメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド [(S , S) -N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン](1 , 3-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-トリフルオ ロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン](1,3-ジメチルベ ンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S,S)-N-トリフルオロメタンスルホニル -1, 2-2キサンジアミン](1, 4-ジメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン](p-シメン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-トリフルオロメタンスル ホニルー1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (p - シメン) ルテニウム、ヒドリ ド[(S, S) -N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサン ジアミン](メシチレン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R)-N-トリフルオロ

メタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン] (メシチレン) ルテニウ Δ 、ヒドリド[(S, S)-N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-シク ロヘキサンジアミン](1,2,3-トリメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリ ド[(R, R) - N - トリフルオロメタンスルホニル- 1, 2 - シクロヘキサン ジアミン](1,2,3-トリメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S, (1, 2, 4-h) $\forall x \in (1, 2, 4-h)$ $\forall x \in (1, 2, 4-h)$ トリフルオロメタンスルホニルー1,2-シクロヘキサンジアミン](1,2. 4-トリメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S.S)-N-トリフルオ ロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン](1, 2, 4、5-テ トラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(R, R) - N - トリフルオロメ タンスルホニルー1, 2 - シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 4、5 - テトラ メチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド〔(S,S)-N-トリフルオロメタン スルホニルー1, 2ーシクロヘキサンジアミン](1, 2, 3、5ーテトラメチ ルベンゼン) ルテニウム、 ヒドリド[(R, R)-N-トリフルオロメタンスル ホニルー1,2-シクロヘキサンジアミン](1,2,3、5-テトラメチルベ ンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(S,S)-N-トリフルオロメタンスルホニ ルー1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3, 4-テトラメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R,R)-N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジアミン] (1, 2, 3、4-テトラメチルベンゼン) ルテニウム、ヒドリド[(S, S) - N - Fリフルオロメタンスルホニルー1, ルテニウム、ヒドリド[(S, S) -N-トリフルオロメタンスルホニルー1, 2-シクロヘキサンジアミン](ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム、ヒドリド[(R, R) -N-トリフルオロメタンスルホニル-1, 2-シクロヘキサンジア ミン】(ヘキサメチルベンゼン)ルテニウムなどがあげられる。

[0042]

本発明の実施形態は、光学活性含窒素化合物、周期表第VIII族金属化合物 と塩基、および一般式(A)および(B)で表される化合物を混合して反応して もよい。より好ましくは、光学活性含窒素化合物、周期表第VIII族金属化合 物と塩基から前もって不斉金属錯体を調整し、この不斉金属錯体存在下、一般式 (A) および(B) で表される化合物を混合して反応する。この不斉金属錯体の 調製を水素供与性化合物存在下実施すれば不斉金属ヒドリド錯体が、また、水素 供与性化合物が存在しない条件で実施すれば不斉金属アミド錯体が得られる。不 斉金属錯体の調製において、周期表第VIII族金属化合物と光学活性含窒素化 合物との混合比は、1.0:0.1から1.0:10.0のモル比の間で、好ましくは、金属 と光学活性含窒素化合物を等モル混合するのが適当である。塩基は、周期表第V III族金属化合物に対して、0.1から100モル当量、好ましくは、1.0から10モ ル当量用いるのが好ましい。不斉反応の触媒として、不斉金属アミド錯体、およ び不斉金属ヒドリド錯体のいずれも使用できる。不斉金属錯体の調整方法は、An gew. Chem., Int. Ed. Engl. 1997, 36, 285-288 & J. Org. Chem. 1999, 64, 2186 -2187 に記載されている。さらには、光学活性含窒素化合物、周期表第VIII 族金属化合物と塩基から調製された不斉金属ヒドリド錯体あるいは不斉金属アミ ド錯体と一般式(B)で表される化合物を反応して不斉金属錯体を調製し、これ を触媒として一般式(A)と式(B)で表される化合物を混合して反応してもよ い(参考例2)。

[0043]

反応は種々の溶媒中で実施可能である。例えば、ペンタン、ヘキサン、シクロペンタン、シクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素、トルエン、キシレン等の芳香族化合物、ジクロロメタン等のハロゲン化合物、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン系溶媒、メタノール、エタノール、2ープロパノール、2ーメチルー2ープロパノールなどのアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメチルスルホキシド(DMSO)、ジメチルホルムアミド(DMF)、アセトニトリル等の有機化合物を単独で、あるいは併用して用いることができる。

触媒反応において、一般式(A)および(B)で表される化合物の濃度は、 L

記溶媒中0.01mol/Lから溶媒を使用しない条件で行うことができ、好ましくは、0.1-3.0mol/Lの範囲である。周期表第V I I I 属金属原子をもつ不斉金属錯体に対する一般式(A)および(B)で表される化合物の量は、通常、周期表第V I I I 属金属原子をもつ不斉金属錯体に対する反応基質のモル比(S/C)で表され、S/Cは、 $10\sim100$, 000の間であり、好ましくは $50\sim2$, 000である。反応温度は、経済性を考慮して、-20C ~100 C程度とすることができる。より実際的には20C ~40 Cの室温付近で反応を実施することができる。反応時間は反応基質濃度、温度、圧力等の反応条件によって異なるが、数分から100時間で反応は完結する。生成物の精製は、カラムクロマトグラフィー、蒸留、再結晶等の公知の方法により行うことができる。

[0044]

【実施例】

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、以下の実施例に制約されるものではない。なお、実施例中の%eeはエナンチオマー過剰率を示し、S/Cは 触媒に対する基質のモル比(ルテニウムに対する基質のモル比)を示す。

また、Tsdpenは、N-(p-N)ルエンスルホニル)-1, 2-ジフェニルエチレンジアミンを示し、Msdpenは、N-メタンスルホニル-1, 2-ジフェニルエチレンジアミンを示す。

(参考例1) 不斉ルテニウムアミド錯体Ru[(S,S)-Tsdpen](hexamethylbenzene)の合成

アルゴン雰囲気下、 $[RuCl_2(hexamethylbenzene)]_2$ 134 mg(0.2 mmol)、(S,S)-TsDPEN 147 mg(0.4 mmol)、水酸化カリウム 183 mg(2.8 mmol)、塩化メチレン 3 ml、水 3 mlを20 mlシュレンクに入れ、室温にて1時間攪拌した。水で数回有機層を洗浄した後、硫酸ナトリウムを加えて有機層を乾燥させた。さらに有機層をCaH2で乾燥した後、濾過し、溶媒を留去して減圧乾燥した。得られた紫色結晶を触媒として直接反応に用いた。

[0045]

さらに、参考例 1 と同様の方法により、Ru[(S,S)-Tsdpen](1,2,3,4,5-pentame thylbenzene)、Ru[(S,S)-Tsdpen](1,2,4,5-tetramethylbenzene)、Ru[(S,S)-Ts

dpen] (1,3,5-trimethylbenzene) 、Ru[(S,S)-Tsdpen] (p-cymene) 、Ru[(S,S)-Msd pen] (hexamethylbenzene) を合成した。また、参考例 1 で 2 ープロパノール中で 反応させることにより、RuH[(R,R)-Tsdpen] (1,3,5-trimethylbenzene) を合成した。

[0046]

(実施例 1) (R) - 3 - [ビス (メトキシカルボニル) メチル]シクロヘキサノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Tsdpen] (hexamethylbenzene) 12.6 mg(0.02 mmo l、S/C = 50)、2-シクロヘキセノン 97 μ l(1.0 mmol)、マロン酸ジメチル114 μ l(1.0 mmol)、2-メチルー2-プロパノール 1 mlを20mlシュレンクに入れ、30℃にて48時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、Si02)によって精製し、目的物を213 mg(収率93%)得た。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=85:15、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、96%eeであった。

[0047]

(実施例 2) (S) -3-[ビス(メトキシカルボニル)メチル]シクロヘキサノンの製造

アルゴン雰囲気下、RuH[(R,R)-Tsdpen](1,3,5-trimethylbenzene) 24.0 mg(0.04 mmol、S/C = 50)、2-シクロヘキセノン 194 μ 1(2.0 mmol)、マロン酸ジメチル229 μ 1(2.0 mmol)、アセトン 2 mlを20mlシュレンクに入れ、30℃にて48時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、SiO₂)によって精製し、目的物を316 mg(収率69 %)得た。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=85:15、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、73 %eeであった。

[0048]

(実施例3) (S) -3-[ビス (エトキシカルボニル) メチル]シクロヘキサノンの製造

アルゴン雰囲気下、RuH[(R,R)-Tsdpen](1,3,5-trimethylbenzene) 24.0 mg(0.04 mmol、S/C = 50)、2 ーシクロヘキセノン 194 μ 1(2.0 mmol)、マロン酸ジエチル304 μ 1(2.0 mmol)、アセトン 2 mlを20mlシュレンクに入れ、30℃にて48時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、SiO₂)によって精製し、目的物を330 mg(収率64 %)得た。これを以下に示すようにエチレンケタール誘導体に変換した後、HPLC(ダイセル社製 CHIRALCEL OD、ヘキサン:2 ープロパノール=97:3、流速0.5 ml/min、210 mmで検出)により光学純度を測定した結果、77 %eeであった。

【化30】

[0049]

(実施例 4) (R) - 3 - [ビス (エトキシカルボニル) メチル]シクロヘキサノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Tsdpen](p-cymene) 24.0 mg(0.04 mmol、S/C = 50)、2-シクロヘキセノン 194 μ 1(2.0 mmol)、マロン酸ジエチル304 μ 1(2.0 mmol)、2-メチルー2-プロパノール 2 mlを20mlシュレンクに入れ、30℃にて48時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、SiO₂)によって精製し、目的物を409 mg(収率80 %)得た。これを実施例 3 に示すようにエチレンケタール誘導体に変換した後、HPLC(ダイセル社製 CHIRALCEL OD、ヘキサン:2-プロパノール=97:3、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、61 %eeであった。

[0050]

(実施例 5) (R) -3-[ビス(メトキシカルボニル)メチル]シクロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Tsdpen](hexamethylbenzene) 12.6 mg(0.02 mmo

1、S/C = 50)、 $2-\nu$ クロペンテノン 84 μ 1(1.0 mmo1)、マロン酸ジメチル114 μ 1(1.0 mmo1)、2-メチルー2-プロパノール 1 mlを20mlシュレンクに入れ、40℃にて24時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、SiO₂)によって精製し、目的物を210 mg(収率98%)得た。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=80:20、流速1.0 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、98%eeであった。

$[0\ 0\ 5\ 1]$

(実施例 6) (R) -3-[ビス (メトキシカルボニル) メチル]シクロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Msdpen] (hexamethylbenzene) 11.0 mg(0.02 mmo 1、S/C = 100)、2-シクロペンテノン $168~\mu 1 (2.0~mmo1)$ 、マロン酸ジメチル2 $28~\mu 1 (2.0~mmo1)$ 、2-メチルー2-プロパノール 1~mlを、20m1シュレンクに入れ、60°Cにて24時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、 SiO_2)によって精製し、目的物を422 mg(収率 99~%)得た。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=80:20、流速1.0~ml/min、210~nmで検出)により光学純度を測定した結果、98~%eeであった。

[0052]

(実施例 7) (S) -3-[ビス (メトキシカルボニル) メチル]シクロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、RuH[(R,R)-Tsdpen](1,3,5-trimethylbenzene) 12.0 mg(0.02 mmol、S/C = 50)、2 ーシクロペンテノン 84 μ 1(1.0 mmol)、マロン酸ジメチル114 μ 1(1.0 mmol)、アセトン 1 mlを20mlシュレンクに入れ、40℃にて24時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、SiO₂)によって精製し、目的物を213 mg(収率99 %)得た。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2 ープロパノール=80:20、流速1.0 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、89 %eeであった。

[0053]

(実施例8) (R) -3-[ビス (エトキシカルボニル) メチル]シクロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下Ru[(S,S)-Tsdpen] (hexamethylbenzene) 12.6 mg(0.02 mmol 、S/C=50)、2-シクロペンテノン 84 μ l(1.0 mmol)、マロン酸ジエチル152 μ l(1.0 mmol)、2-メチルー2-プロパノール 1 mlを20mlシュレンクに入れ、40 \mathbb{C} にて24時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、 SiO_2)によって精製し、目的物を233 mg(収率96 %)得た。これを実施例 3 と同じ操作によりエチレンケタール誘導体に変換した後、HPLC(ダイセル社製 CHIRALCEL OD、ヘキサン:2-プロパノール=97:3、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、96 %eeであった。

[0054]

(実施例 9) (S) -3-[ビス(エトキシカルボニル)メチル]シクロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、RuH[(R,R)-Tsdpen](1,3,5-trimethylbenzene) 24.0 mg(0.04 mmol、S/C = 50)、2-シクロペンテノン 168 μ 1(2.0 mmol)、マロン酸ジエチル304 μ 1(2.0 mmol)、アセトン 2 mlを20mlシュレンクに入れ、40℃にて24時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、SiO₂)によって精製し、目的物を462 mg(収率95 %)得た。これを実施例 3 と同じ操作によりエチレンケタール誘導体に変換した後、HPLC(ダイセル社製 CHIRALCEL OD、ヘキサン:2-プロパノール=97:3、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、91 %eeであった。

[0055]

(実施例10)3-[1, 1-ビス(メトキシカルボニル)エチル]シクロペンタ ノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Tsdpen] (hexamethylbenzene) 12.6 mg (0.02 mmo l、S/C = 50)、2-シクロペンテノン 84 μ l (1.0 mmol)、ジメチルメチルマロネート133 μ l (1.0 mmol)、2-メチルー2-プロパノール 1 mlを20mlシュレン

クに入れ、40°Cにて24時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、 SiO_2)によって精製し、目的物を54 mg(収率24 %)得た。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=80:20、流速1.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、76 %eeであった。

[0056]

(実施例11) 3-[ビス (メトキシカルボニル) メチル]-4, 4-ジメチルシ クロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Tsdpen](1,2,3,4,5-pentamethylbenzene) 12.3 mg(0.02 mmol、S/C = 50)、4, 4-iジメチルー2-iシクロペンテノン 122 μ 1(1.0 mmol)、マロン酸ジメチル114 μ 1(1.0 mmol)、2-iメチルー2-iプロパノール 1 mlを20mlシュレンクに入れ、40℃にて48時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、SiO2)によって精製し、目的物を141 mg(収率58 %)得た。これらを実施例 3 と同じ操作によりエチレンケタール誘導体に変換した後、HPLC(ダイセル社製 CHIRALCEL OD、ヘキサン:2-iプロパノール=97:3、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、99 %eeであった。

[0057]

(実施例12)3-[(アセチル) (メトキシカルボニル)メチル]シクロペンタ ノンの製造

った。

[0058]

(実施例13) (R) -3-[ビス(メトキシカルボニル)メチル]シクロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Msdpen] (hexamethylbenzene) 11.0 mg(0.02 mmo l、S/C = 100)、2-シクロペンテノン 168 ul(2.0 mmol)、マロン酸ジメチル22 8 ul(2.0 mmol)、2-メチルー2-プロパノール 1 mlを20mlシュレンクに入れ、30℃にて72時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、Si02)によって精製し、目的物を425 mg(収率99%)得た。旋光度は[α] $_{\rm D}$ ²¹ +96.3 (c 0.54, CHCl3)であった。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=80:20、流速1.0 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、98 %eeであった。

[0059]

(実施例14) (R) -3-[ビス(メトキシカルボニル)メチル]シクロヘキサノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Msdpen] (hexamethylbenzene) 11.0 mg(0.02 mmo l、S/C = 100)、2-シクロヘキセノン 194 ul(2.0 mmol)、マロン酸ジメチル22 8 ul(2.0 mmol)、2-メチルー2-プロパノール 1 mlを20mlシュレンクに入れ、30℃にて72時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、Si02)によって精製し、目的物を443 mg(収率97%)得た。旋光度は[α] $_{D}$ 23 +3.45 (c 2.44, CHCl3)であった。HPLC(ダイセル社製 CHIRALPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=85:15、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、98 %eeであった。

[0060]

(実施例15) (R) -3-[ビス(メトキシカルボニル)メチル]シクロヘプタノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Msdpen] (hexamethylbenzene) 11.0 mg(0.02 mmo l、S/C = 100)、2-シクロヘプテノン 111 ul(1.0 mmol)、マロン酸ジメチル11 4 ul(1.0 mmol)、2-メチルー2-プロパノール 1 mlを20mlシュレンクに入れ

、30℃にて72時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、 $Si0_2$)によって精製し、目的物を181 mg(収率75%)得た。旋光度は $[\alpha]_D^{27}$ +45.2(c 1.76,CHC13)であった。これと(2R,3R)-ブタンジオールを触媒量のp-トルエンスルホン酸存在下反応させることでケタール誘導体に変換した。この誘導体の 13 C NMRスペクトルを測定し、2つのジアステレオマーの積分比より光学純度を求めた結果、>99 %eeであった。

[0061]

7

(実施例16) 3-[1, 1-ビス (メトキシカルボニル) エチル]シクロペンタ ノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Msdpen] (hexamethylbenzene) 11.0 mg(0.02 mmo l、S/C = 50)、2-シクロペンテノン 84 ul(1.0 mmol)、ジメチルメチルマロネート133 ul(1.0 mmol)、トルエン 1 mlを20mlシュレンクに入れ、30℃にて48時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、Si0₂)によって精製し、目的物を116 mg(収率51 %)得た。旋光度は [α] $_{\rm D}$ 25 +87.2(c 1.00, CHCl₃)であった。HPLC(ダイセル社製 CHIRA LPAK AS、ヘキサン:2-プロパノール=80:20、流速1.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、97 %eeであった。

[0062]

(実施例17)3-[ビス(メトキシカルボニル)メチル]-4,4-ジメチルシ クロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Msdpen] (hexamethylbenzene) 11.0 mg(0.02 mmo 1、S/C = 50)、4, 4-iジメチルー2-iシクロペンテノン 122 ul(1.0 mmol)、マロン酸ジメチル114 ul(1.0 mmol)、2-iメチルー2-iプロパノール 1 mlを20m 1シュレンクに入れ、30℃にて72時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン=90/10、 SiO_2)によって精製し、目的物を202 mg(収率83%)得た。旋光度は $[\alpha]_D^{25}+101.6$ (c 1.04,CHC13)であった。これを実施例 3 と同じ操作によりエチレンケタール誘導体に変換した後、HPLC(ダイセル社製 CHIRALCEL OD、ヘキサン:2-iプロパノール=97:3、流速0.5 ml/min、210 nmで検出)により光学純度を測定した結果、99% eeであっ

た。

[0063]

(実施例18)3-[(アセチル) (メトキシカルボニル)メチル]シクロペンタノンの製造

アルゴン雰囲気下、Ru[(S,S)-Tsdpen] (hexamethylbenzene) 12.6 mg(0.02 mmo l、S/C = 50)、2-シクロペンテノン 84 ul(1.0 mmol)、アセト酢酸メチル108 ul(1.0 mmol)、脱水トルエン 1 mlを20mlシュレンクに入れ、40℃にて24時間攪拌した。この溶液をフラッシュカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/アセトン = 90/10、Si02)によって精製し、目的物を196 mg(収率99 %)得た。旋光度は [α] $_D$ 25 +83.5 (c 1.35, CHCl3) 1 H N M R およびH P L C(ダイセル社製 CHIR ALCEL 0D、ヘキサン:2-プロパノール=80:20、流速1.0 ml/min、210 nmで検出)によりジアステレオマー過剰率、およびエナンチオマー過剰率を求めた結果、得られた生成物は1:1のジアステレオマー混合物であり、それぞれのジアステレオマーは91 %eeであった。

[0064]

(参考例2) 不斉ルテニウムマロネート錯体Ru[CH₂(CO₂CH₃)₂][(R,R)-Tsdpen](m esitylene)の合成法

アルゴン雰囲気下、RuH[(R,R)-Tsdpen] (mesitylene) 50 mg(0.085 mmol)、マロン酸ジメチル 78 μ 1(0.68 mmol)、および脱水アセトン 4 mlを20 mlシュレンクに入れてそのまま再結晶操作を行ない、橙色結晶を24 mg(収率 40%)得た。得られた錯体は、溶液中ではすぐに解離してアミド錯体とマロン酸ジメチルを与えるため、解離が起きないように低温(-30°C)で 1 H NMR測定を行なった。 1 H NMR(CD₂Cl₂) δ 2.06 (s, 9H)、2.20 (s, 3H)、3.55–3.80 (m, 7H)、3.88 (t、J = 11.5 Hz、1H)、4.09 (s、1H)、4.27 (d, J = 11.5 Hz、1H)、5.06 (s、3H)、6.65–7.35 (m、15H)

この錯体も、マイケル反応の触媒として使用可能である。

[0065]

【発明の効果】

本発明によれば、容易な操作で高い光学純度の光学活性なケトン類やエステル

類などのマイケル付加体を収率良く得ることができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】不斉金属錯体を触媒とする反応により、高い光学純度の光学活性化合物を提供する。

【解決手段】光学活性含窒素化合物を不斉配位子とする遷移金属錯体を触媒とする不斉反応により、高い光学純度の光学活性化合物を高収率で得ることができる

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-071368

受付番号

5 0 3 0 0 4 2 8 8 0 1

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0 0 9 5

作成日

平成15年 3月20日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

591045677

【住所又は居所】

東京都中央区日本橋本町3丁目2番8号

【氏名又は名称】

関東化学株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100102842

【住所又は居所】

東京都新宿区本塩町19番地 AOIビル 葛和

国際特許事務所

【氏名又は名称】

葛和 清司

特願2003-071368

出願人履歴情報

識別番号

[591045677]

1. 変更年月日

1990年12月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋本町3丁目2番8号

氏 名 関東化学株式会社